PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-159143

(43) Date of publication of application: 09.07.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 01-298255

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

16.11.1989

(72)Inventor: OSONO MITSURU

NODA KAZUHIRO

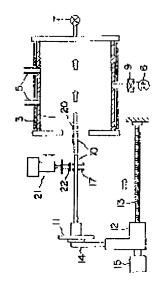
MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING DEVICE OF SUBSTRATE IN PRE-PROCESS OF WIRE **BONDING**

(57) Abstract:

PURPOSE: To acquire a device to remove impurity attaching to an electrode part of a substrate cleanly with good operativity before a wire bonding process by providing specified casing, electrode part, vacuum pump, mount part of a substrate, conveyor, delivery means and cover member.

CONSTITUTION: A device is provided with a casing 1 whereto plasma discharging gas is supplied, an electrode part 3 to produce plasma by applying a high frequency alternating voltage to the casing 1, a vacuum pump 6 to such gas inside the casing 1, a mount part 10 of a substrate 20 which goes in and out inside the casing 1 from an opening part which is opened to the casing driven by transfer means 12, 13, a conveyor 17 to



transfer the substrate 20 in a direction crossing with the mount part 10, and a delivery means 21 to deliver the substrate 20 to the conveyor 17 and the mount part 10 by reciprocating between the conveyor 17 and the mount part 10, and a cover member 11 to open and close the opening part by moving together with the mount part 10 behind the mount part 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩ 符 許 出 顧 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-159143

®Int, CL 5

識別記号

广内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月9日

H 01 L 21/60

301 D

6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

国発明の名称

ワイヤポンディングの前工程における基板のプラズマクリーニング 装置

> 创持 頭 平1-298255

日本 頤 平1(1989)11月16日

②発明 者 大 圚 ②発明 野 Œ

浀 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

和 個発 明 森 迫 勿出 顔 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 四代 理 人 弁理士 栗野 重 孝

外1名

1.発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板の プラズマクリーニング装置

2.特許請求の範囲

プラズマ放電用ガスが供給されるケーシング と、このケーシングに高周被交流電圧を印加し てブラズマを発生させる電極部と、このケーシ ングの内部のガスを吸引する真空ポンプと、移 動手段に駆動されて、このケーシングに関ロさ れた関ロ部から、このケーシングの内部に出入 する基仮の敬置部と、基板をこの敬聞部と交差 する方向に敗送するコンベヤと、このコンベヤ とこの戦武部の間を往復動して、このコンベヤ と観覧郎に基板を受け渡しする受け渡し手段と、 上記載翌部の後方にあって、この載記部ととも に移動することにより、上記聞口部を開閉する 菱部材とを備えていることを特徴とするワイヤ ポンディングの前工程における基板のブラスマ

クリーニング装置。

3.発明の詳細な疑明

(産業上の利用分野)

本発明はワイヤボンディングの前工程におけ る基板のブラズマクリーニング装置に関し、許 しくは、基板に付着する不純物を不活性ガスに より作業性よく除去するための手段に関する。 (従来の技術)

半導体装置の製造工程において、基板に搭載 された半導体チップの電極と、基板の電極とを ワイヤで接続することが行われる。このような ワイヤボンディング工程において、基板の電極 に不純物が付着していると、ワイヤを電極にし っかりと接合させることはできない。この不純 物としては、作業者が恭仮を手で取り扱った場 合に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化し たオイル、蜀獲遺師に自然形成される酸化膜、 空気中の放素やチッソなどのガス吸習膜等があ

ワイヤボンディングに先立って、このような

特期平 3-159143(2)

のケーシングに関口された第日部から、このケ

ーシングの内部に出入する基板の截置部と、基

仮をこの戦國部と交差する方向に殴送するコン

ベセと、このコンベヤとこの戦闘部の間を往復

動して、このコンベヤと載置部に基板を受け渡

しする受け渡し手段と、上記敬愛部の後方にあ

って、この敬愿部とともに移動することにより、

上記別口部を開閉する登部材とから基板のプラ

ズマクリーニング猛選を構成している。

不純物を除去するための手段として、従来、超 音波洗浄が行われていた。超音波洗浄は、基板 を純水などのクリーニング液中に浸摘し、この クリーニング液に超音波を印加して、物理的に 不純物を除去する手段である。

(発明が解決しようとする誤題)

ところが超音波旋浄手設は、その後に熱風を 吹き付けるなどして基板を乾燥させねばならな いため、手間と特別を娶し、また乾燥させると、 クリーニング波がしみとなって基板表面に残存 しやすい等の問題があった。

そこで本発明は、従来手段の問題を解消でき る基板のクリーニング手段を提供することを目 的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、プラズマ放電用ガスが 供給されるケーシングと、このケーシングに高 周波交流電圧を印刷してブラズマを発生させる 軍擾部と、このケーシングの内部のガスを吸引 する真空ポンプと、移動手段に驅動されて、こ

(作用)

上記憶成において、コンベヤにより微适され てきた基版は、受け渡し手段により載置部に協 殺され、ケーシングの内部に収納される。次い で電極部に高周波交流電圧を印加することによ り、ケーシングの内部にはプラズマが発生し、 ガス分子やイオンが高速運動することにより、 塞板表面に付着する不能物を除去する。除去が 終了すれば、載置部はケーシングから取り出さ れ、基板は載涩部からコンペヤへ受け渡されて、 次のワイヤポンディング工程へ殴送される。

(実施例)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を

第1回はプラズマクリーニング装置の平面図、 第2図は側面図、第3図は断而図である。 1 は 円筒形のガラス製ケーシングであり、その前端 面には閉口部2が閉口されている。このケーシ ング1の周面には、アルミ版製の電極部3が配 設されている。4はこの電極部3に高周波交流 電圧を印加する電源である。ケーシング1の上 部にはパイプ5が接続されており、このパイプ 5 からケーシング 1 内に、ブラズマ放進用ガス として、Arガスのような不活性ガスが供給さ れる。またケーシングしの下部には、ケーシン グ1内のガスを吸引するロータリー異空ポンプ 6が遮ちされており、またその後精面にはパル プーが接続されている。9は真空ポンプ6のパ ルブである。

10は上記開口部2の前都に配設されたアル ミ版から成る数置部であって、その後部には関 口部での葦節材!しが装着されている。薀部材 11は、ナット部12に立設されたブラケット しょに支持されている。! 3はこのナット部1 2が録合する送りねじ、15はその駆動用モー タであり、モータ15が駆動すると、ナット部 12は送りねじ13に沿ってY方向に移動し、 酸遺跡し0は開口部2からケーシングLの内部 に出入する。また蓋部材しまは敵盗部しりと一 体的に移動し、関口部でを開閉する。すなわち 上記ナット部12と送りねじ13は、毗置部1 ○をY方向に往復移動させる移動手段を構成し ている。

」7、 | 8 は、萩夏部10を挟んで、この戦 **盗部10と交差する方向に配設されたコンベヤ** であって、基版20を上記載置越10の移動方 向であるY方向と交差するX方向に設送する。 19は恭扱20を存止させるストッパーである。 2 しは基板20の受け渡し手段であって、コン ベヤーフと敬置部10の間、及び敬置部10と コンベヤ18の間を×方向に往復動し、基板 2

持閒平3-159143 (3)

0を吸着パッド22に吸着して受け渡しする。 基板20はセラミック、ガラス、ガラスエボキシなどにより形成されており、またその表面には、銀パラジウム、金、捌などにより、電極部が形成されている。

上記構成のクリーング装置は、ワイヤポンディングの前工程として基板をクリーニングするものであり、次に動作の説明を行う。

このようにして多数枚の基級20が搭載され

このようにして不純物を除去したならば、真空ポンプ 6 のパルプ 9 を閉じるとともに、パルプ 7 を聞いてケーシング 1 内を常圧にもどす。次いで載置部 1 0 を先程と迷方向にピッチ送りしてケーシング 1 から引き出す。このとき、このピッチ送りに同期して、受け渡し手段 2 1 は 級置郎 1 0 とコンベヤ 1 8 に受け渡し、次のワイヤギ

ンディング工程へ搬送する。

以上のように本手段は、載選部10を Y 方向にピッチ送りしてケーシング 1 内に出し入れしながら、基版20の載置部10への移動やこれからの取り卸しを行うようにしているので、作業性がきわめて良く、しかも載置部10の出し入れとともに、蓋部材11により間口部2を開閉できるので、運転管理も簡単等の利点を有する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、プラズマ放電用ガスが供給されるケーシングと、このケーシングの内部の対性させる無機部と、このケーシングの内部のガスを吸引する真空ボンプと、移動手段に駆動されて、このケーシングの内部に出るを振り口部を設定する方の検討を表して、このコンペヤと、このコンペヤと戦闘部に存在を動して、このコンペヤと戦闘部に存

4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第1回はクリーニング装置の平面図、第2回は側面図、第3回は断面図、第4回は移載中の側面図である。

1・・・ケーシング

2 · · · 閉口部

3 · · · 電腦部

6・・・ 広空ポンプ

10 · · · 载置部

11・・・ 蓋部材

12. 13···移動手段

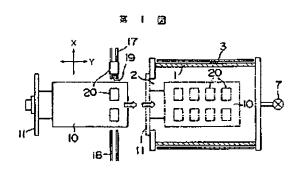
17,18・・・コンペヤ

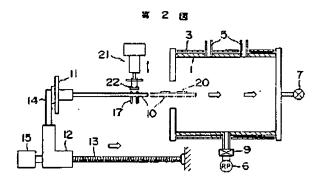
特閒平3-159143 (4)

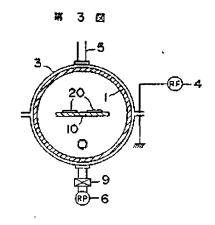
20・・・基板

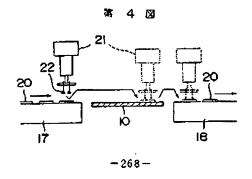
21・・・受け渡し手段

出關人 松下電器產業株式会社 化個人 弁理士 異數重拳 外上名









特開平3-159143

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)4月4日

【公開番号】特開平3-159143 【公開日】平成3年(1991)7月9日 【年通号数】公開特許公報3-1592 【出願番号】特願平1-298255 【国際特許分類第6版】 H01L 21/60

301 D 8824-4E

手 続 補 正 書

¥成 8年 ★月パ日

特许万长官 及

[FI]

H01L 21/60

1 事件の表示

平成1年4許顯第298255号



2 特定をする者

事件との無点 特許問題人

大阪海門其市大学門真1006張地

8 15 (502)於下電器医療养武会社

传真书 放下 举一

3 代 28 人 **Ŧ571**

> 唯 所 大阪用門点市大才門直1400基地

WTRDIERRALE (2 (7920) 弁理士 純水 智之

16, 5 (草樹光 電話 03-8434-847] XM的財産根センター)

延縮者の整部等家の整備の場 明集書の発明の定題な場所の最

5 海正の内容

(1) 明神森の特許論水の範囲の裏を加延のとなり布面する。

(2)明練器の第3頁第16行~同意4頁第80行の「このために本発明は・・・

表送される。」を下花のとおり禁止する。

「本発明は、プラズマ放電用のケーシングと、このケーシングの前口部の前路 **に記念された出版の根料部と、この単数部とに基を与び置す受け返し手貸さ、** この経度部を利能ケーシングに対してピッチ込りする移動学校とを嵌え、このピ ッチ送りに同期して町配受り成し手段により基後を前記載置部に間に監判させて 移動することにより無収を前記ケーシングの内部に収済し、次いでこのケーシン グの内部における共団のプラズマクリーニングが終了したならば、前定駅間様を 先祖と世方向へピッテ達りして前記ケーシングから引き出しながら、このピッチ 送りに周囲して前紀数数部上の基本を受け致し手段により形に同収するようにし たものである.

上記様はによれば、多数枚の糸板を発置器に載せてケーシングの内部に送り込 ろ、作業性よく基切のプラズマクリーニングを行うことができる。」

(2) 明練者の旅事資訊を 0行の『に受け走し、』を『に際に受け赴して四枚し、』 に祖正する。

(4) 明田雲の第9 五巻11行~音楽10貞第7件の「似上説明した・・・ことが できる。」を下記のとおり雑記する。

『本発明によれば、多数枚の基礎を節度部に順に整列させて容職しながらケー シングに収納でき、またケーシングの内部における意味のプラズマクリーニング が終了したならば、巫嶽をケーシングから引き出しながら駆に回収できるので、 最初のプラズマクリーニングを含わめて存草性よく行うことができる。」

经

特開平3-159143

2. 特許資本の利用

プラズマ放電用のケーシングと、このナーシングの内口部の両部に形成された 本板の技術策と、この前間単上に直接を受けますまけ前しませた。この代表板を 前成ケーシングに対してビッチ造りするなの手収とを考え、このビッチはりに同 場して加工表け適し手段により基底を指収が確認に続い事項をとて発棄すること により返拒を募集ケーシングの内部に収納し、たいて、のケーシングの内間に けるが接のプラズマクリーニングを対象了したならば、前部系統がを完決と思方的 でピッチ数りして初定ケーシングを与引き出しながら、このピッチ表りに自規し 工事記書の業長を受け着し手段により無い即位するようにしたことを特徴 とするフィナギンケィングの第三型における高板のプラズマクリーニング有名。